

## 第3回ケミカルフィールド研究討論会

The Third Meeting on Control of Chemical Processing for Ceramic Materials

開催日:2015年3月18日(水)10:00~12:00 開催場所:E会場

主催団体名:ケミカルフィールド研究会

概要 開催内容:セラミックス材料合成プロセスの制御に関する講演会を下記の通り開催致します。

10:00~10:30 「酸化ナノ粒子の形態制御に対するマイクロ波照射効果」

九州大学

稲田 幹

10:30~11:00 「結晶性水酸化ナノ構造—水酸化ナノクラスターの合成とその制御—」

大阪府立大学

徳留 靖明

11:00~11:30 「水溶性化合物の開発による構造が制御されたセラミックスの合成と高機能化」

東北大学

小林 亮

11:30~12:00 「はつ液性に優れた有機-無機ハイブリッド材料」

産業技術総合研究所

浦田 千尋

参加対象者:会員(個人・教育・シニア)、学生会員、非会員

参加費:無料

予定参加者数:50名

申込方法:事前申し込みは不要です。

連絡先

名前:石垣 隆正

勤務先:法政大学生命科学部環境応用化学科

勤務先所在地:〒184-8584 小金井市梶野町 3-7-2

TEL:042-387-6134

FAX:042-387-6134

E-mail:ishigaki@hosei.ac.jp